**Ткачук Ольга Іванівна,** провідний інженер відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Назва дисертації: «Квантовохімічне моделювання поверхневих структур Ge на грані Si(001)». Шифр та назва спеціальності – 02.00.04 – фізична хімія. Спецрада Д 26.210.01 Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка